

インド知的財産ニュースレター

第 2024-1 号
2024 年 7 月 1 日

インド知的財産権利化関連の統計

(2023 年 3 月 31 日現在)

発行者

株式会社サンガムIP

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-17

アイオス永田町 290

www.sangamip.jp

免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのものまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

インド知的財産権利化関連の統計

(2023 年 3 月 31 日現在)

ババット・ヴィニット¹

インド特許庁が、2022-2023 年のアニュアルレポートを公開しました。
2022-2023 年の権利化の特徴は以下の通りです。

1) 特許出願の推移

特許出願は前年に比べて約 25%増加した。また、審査着手件数は前年に比べて約 25%減少したが、登録件数は前年に比べて約 14%増加した。

2) PCT 国内段階移行特許出願の推移

PCT 国内段階移行特許出願は前年に比べて約 7%増加した。

3) 主要国の合計特許出願の推移

前年に比べて、外国からの出願は約 7%増加した。一方、国内からの出願は約 47%増加した。国内からの出願の出願全体に占める割合が約 52%（前年約 44%）となり、インド国内からの出願件数が外国からの出願件数を超えた。

4) 国ごと PCT 国内段階移行特許出願の推移

前年に比べて、アメリカからの出願は約 26%増加した。また、中国からの出願は約 10%増加した。一方、日本およびドイツからの出願は、それぞれ約 7パーセント、約 8%減少した。中国からの出願が日本からの出願を初めて超えました。

5) 日本からの各種特許出願の推移

前年に比べて、日本からのインドへのパリ条約に基づく出願は僅かながら増加したが、PCT 条約に基づく国内段階移行出願およびインド第 1 国出願は減少した。

6) 技術分野別の特許出願の推移

前年に比べて、電気・電子分野の出願が約 31%増加した。また、メカ分野の出願も約 22%増加した。その他の分野の出願でも緩やかな増加がみられた。

7) 特許異議申立の推移

付与前異議申立が前年に比べて約 13%減少した。一方、付与後異議申立は倍近くに増加した。

8) 国内実施情報提出件数

国内実施情報提出は前年に比べて大幅に減少した。その理由は明らかではない。

9) 外国出願許可（FFL）申請の推移

第 39 条に基づく外国出願許可の申請は前年に比べて約 7%増加した。

¹ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

10) 意匠出願の推移

意匠出願は前年に比べて増減はみられなかった。また、審査着手件数は僅かながら減少したが、登録件数は大幅に増加した。

11) 国内と外国からの意匠出願の推移

国内からの意匠出願は前年に比べて僅かながら増加したが、外国からの意匠出願は前年に比べて約 10%減少した。

12) 国ごとの意匠出願の推移

アメリカからの出願は前年に比べて増減はみられなかった。ドイツからの出願は約 5%増加した。また、韓国からの出願は約 14%増加した。一方、日本からの出願は約 13%、中国からの出願は約 46%減少した。

13) 商標出願の推移

商標出願は前年に比べて約 4%増加した。一方、審査着手件数は約 8%、登録件数は約 11%減少した。

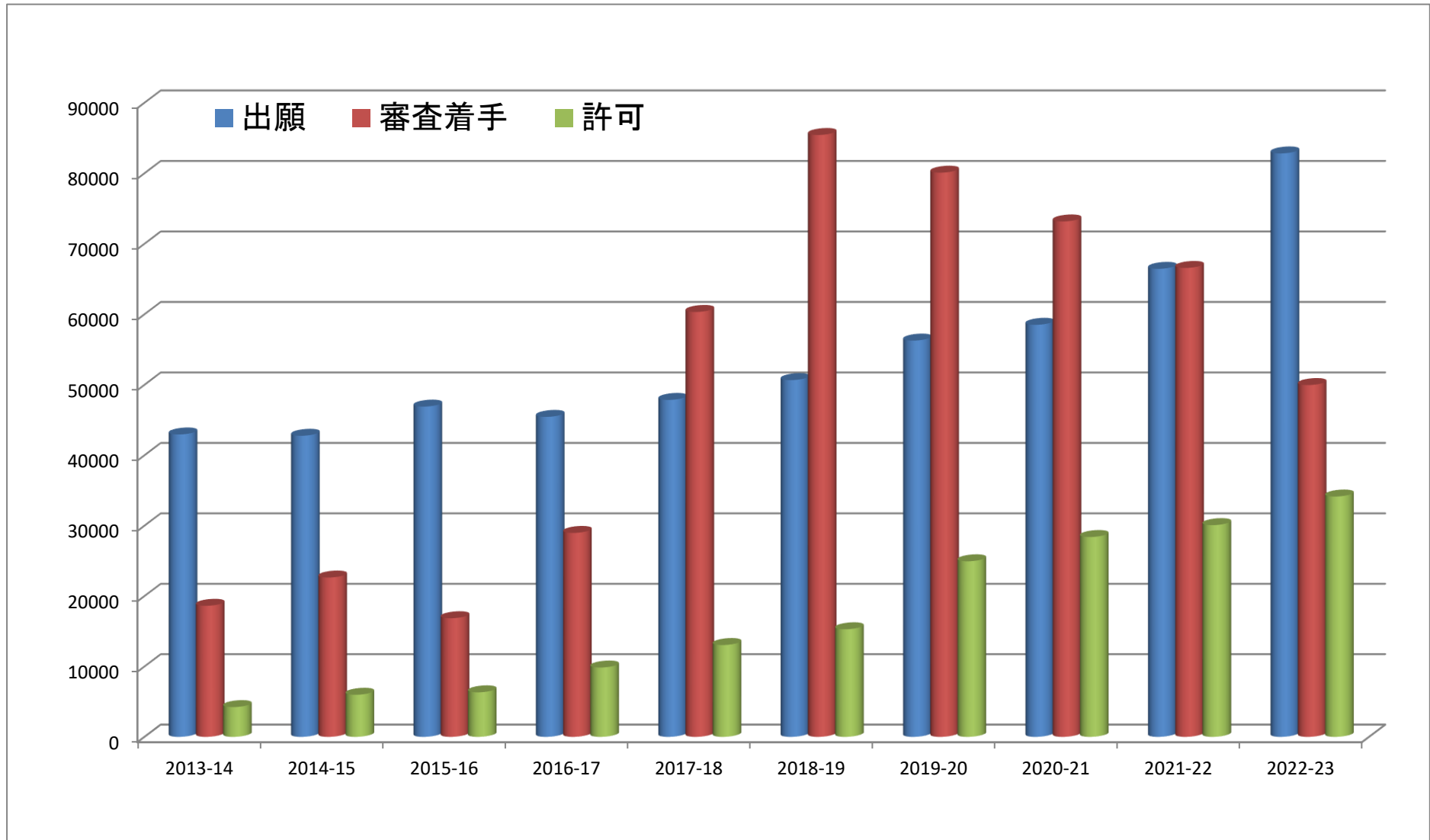
14) 国内と外国からの商標出願の推移

国内からの商標出願は前年に比べて僅かながら増加した。外国からの商標出願は前年に比べて僅かながら減少した。

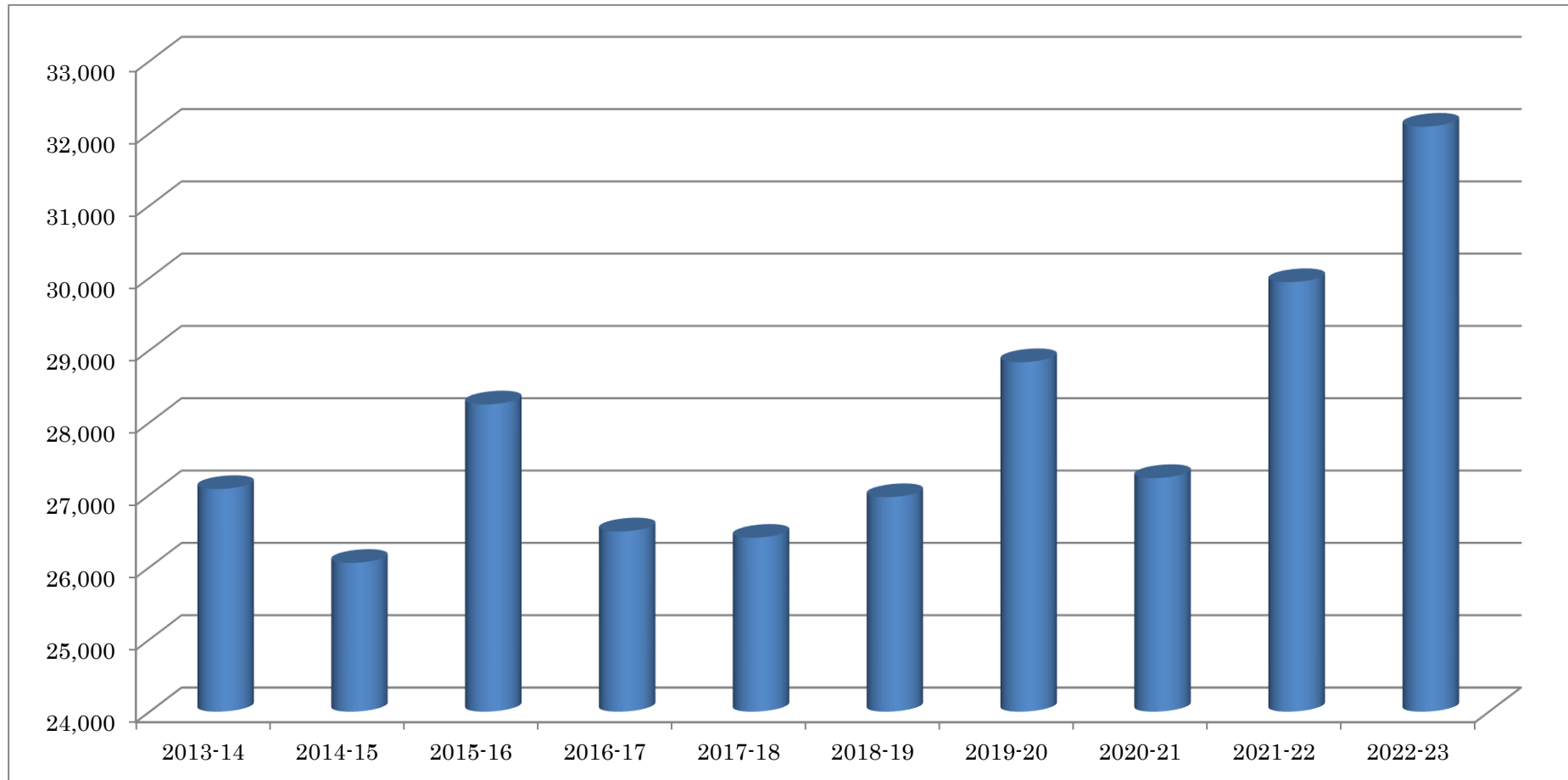
15) 特許意匠管理官と審査官の合計の推移

特許意匠管理官と審査官の合計が前年に比べて僅かながら減少した。

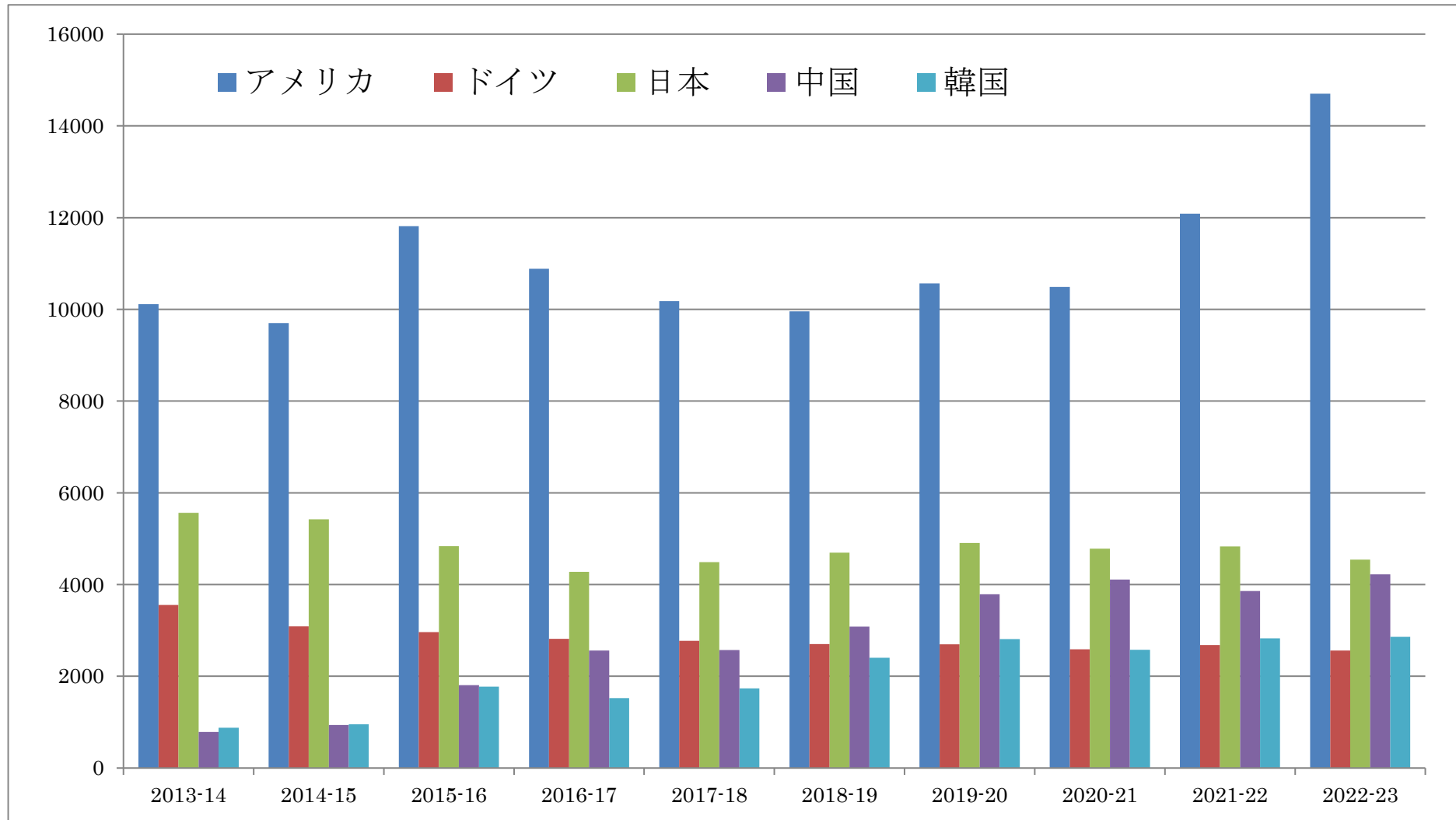
1) 特許出願の推移



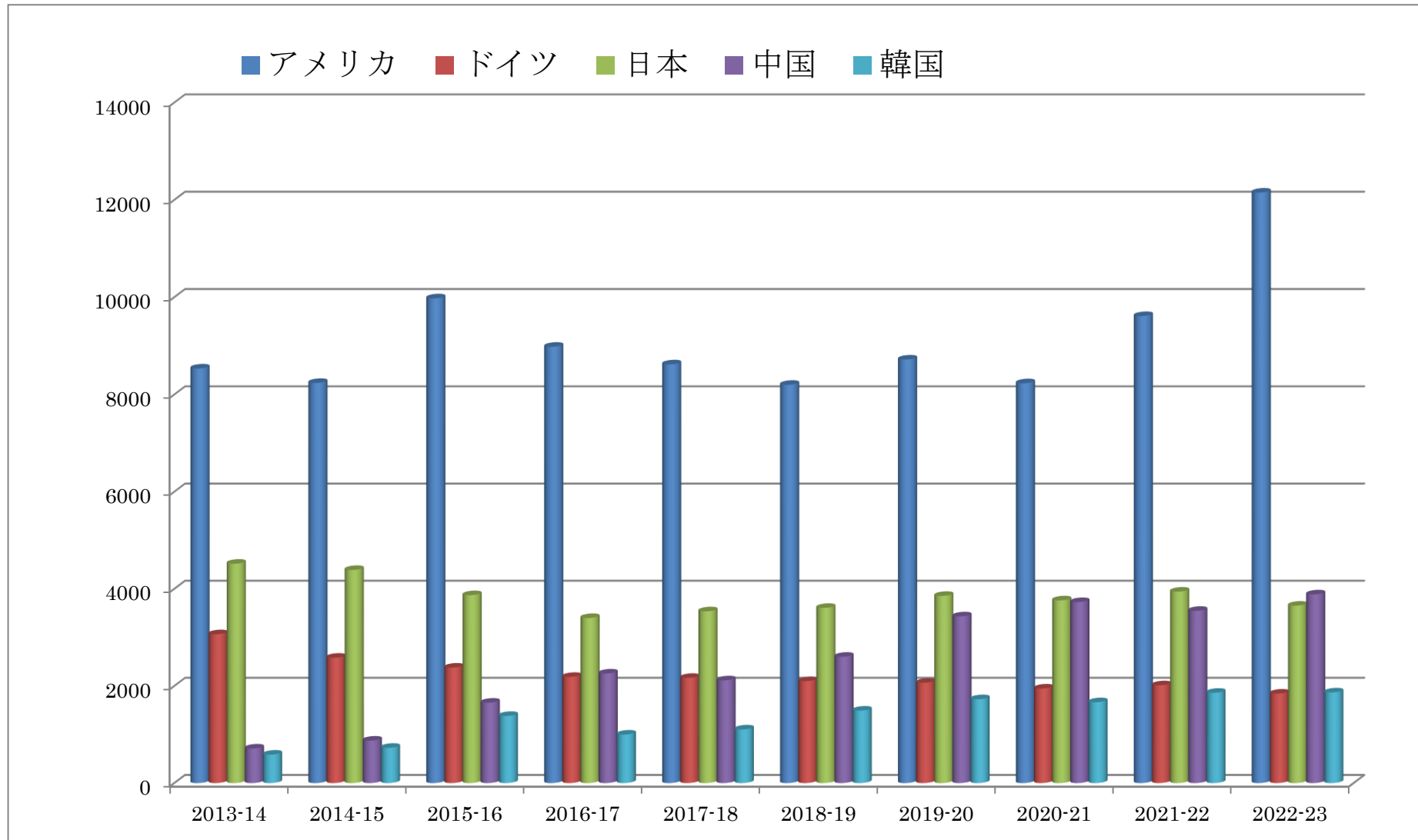
2) P C T 国内段階移行特許出願の推移



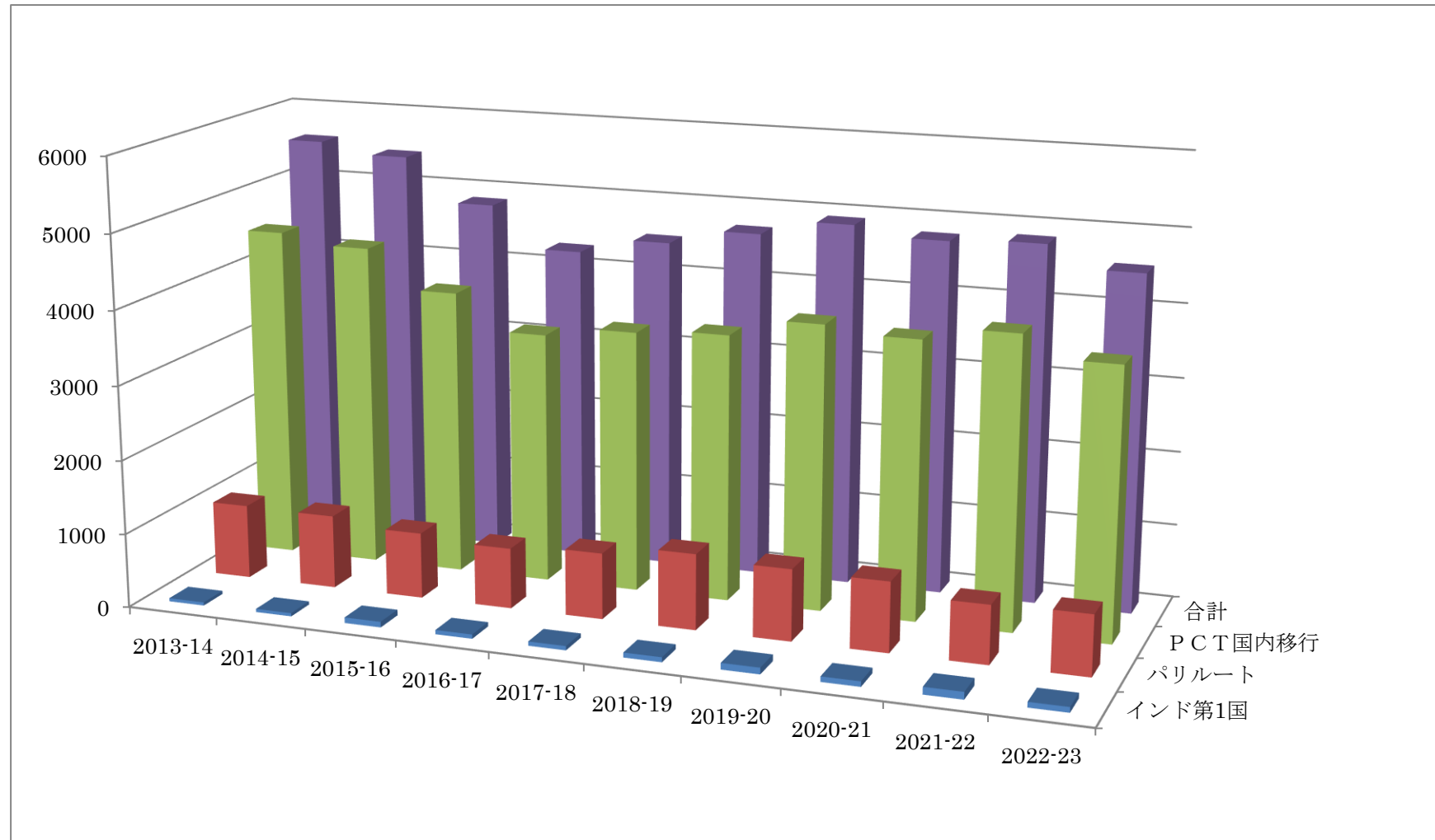
3) 国ごとと合計特許出願の推移



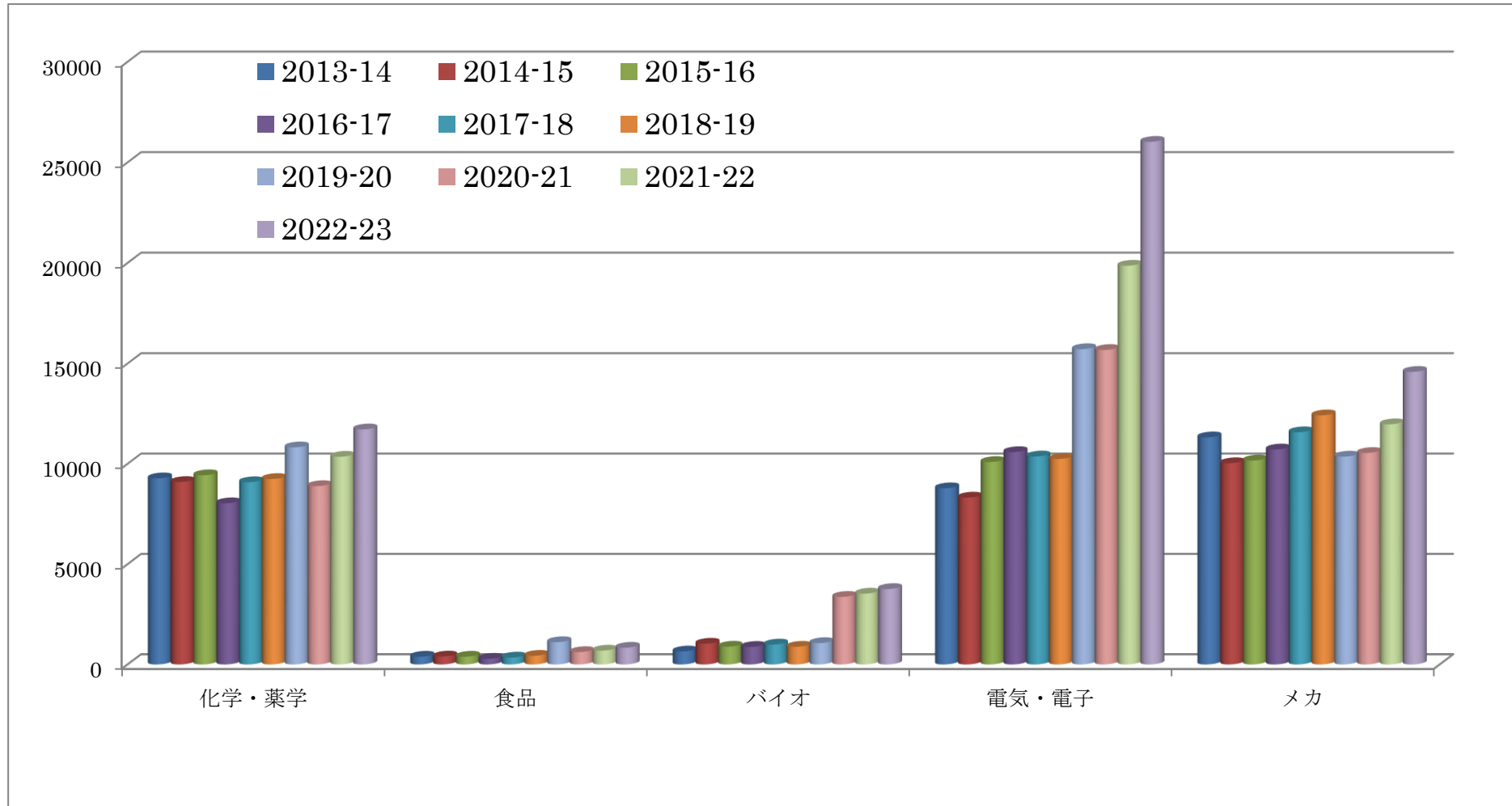
4) 国ごと P C T 国内段階移行特許出願の推移



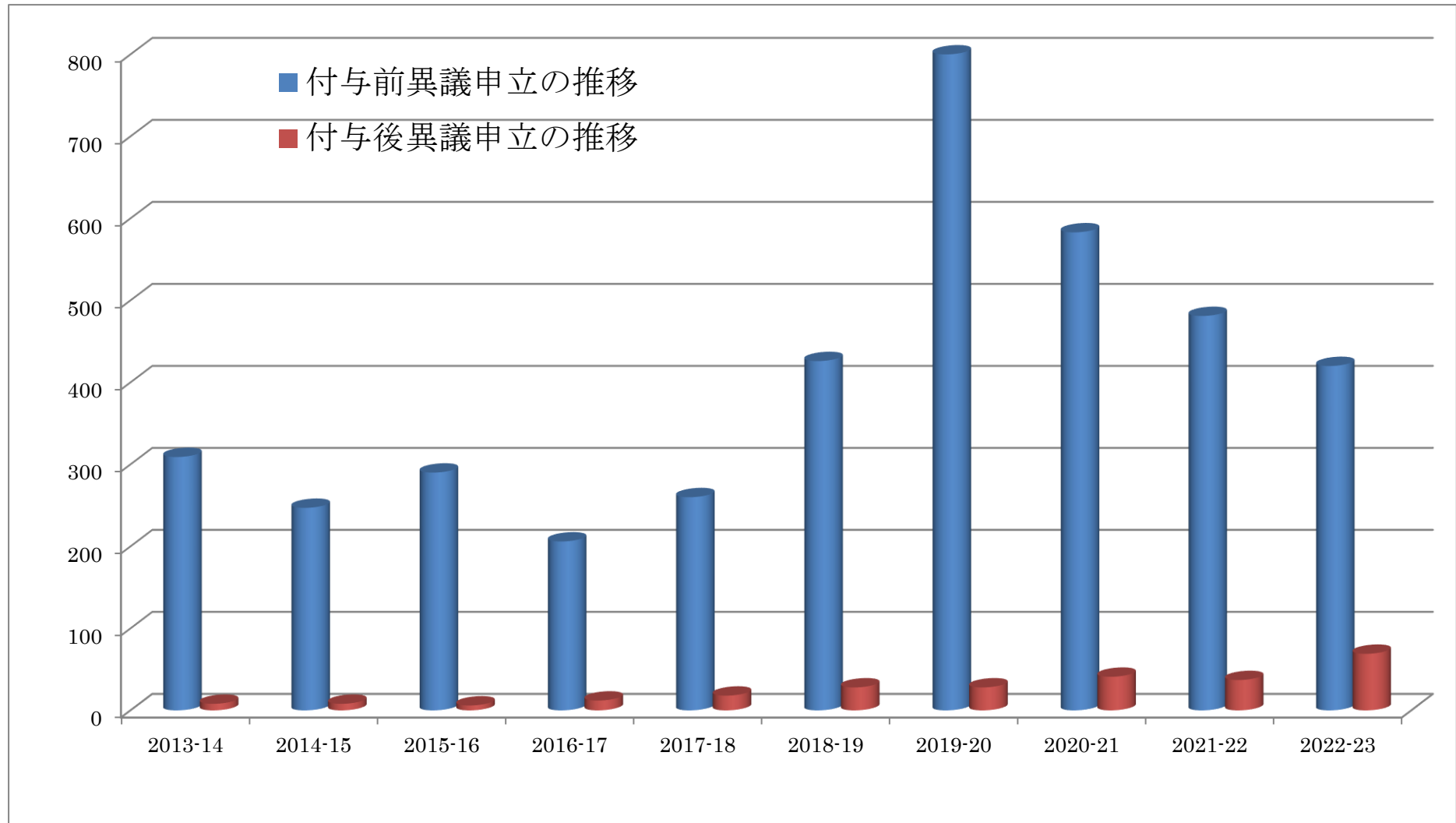
5) 日本からの各種特許出願の推移



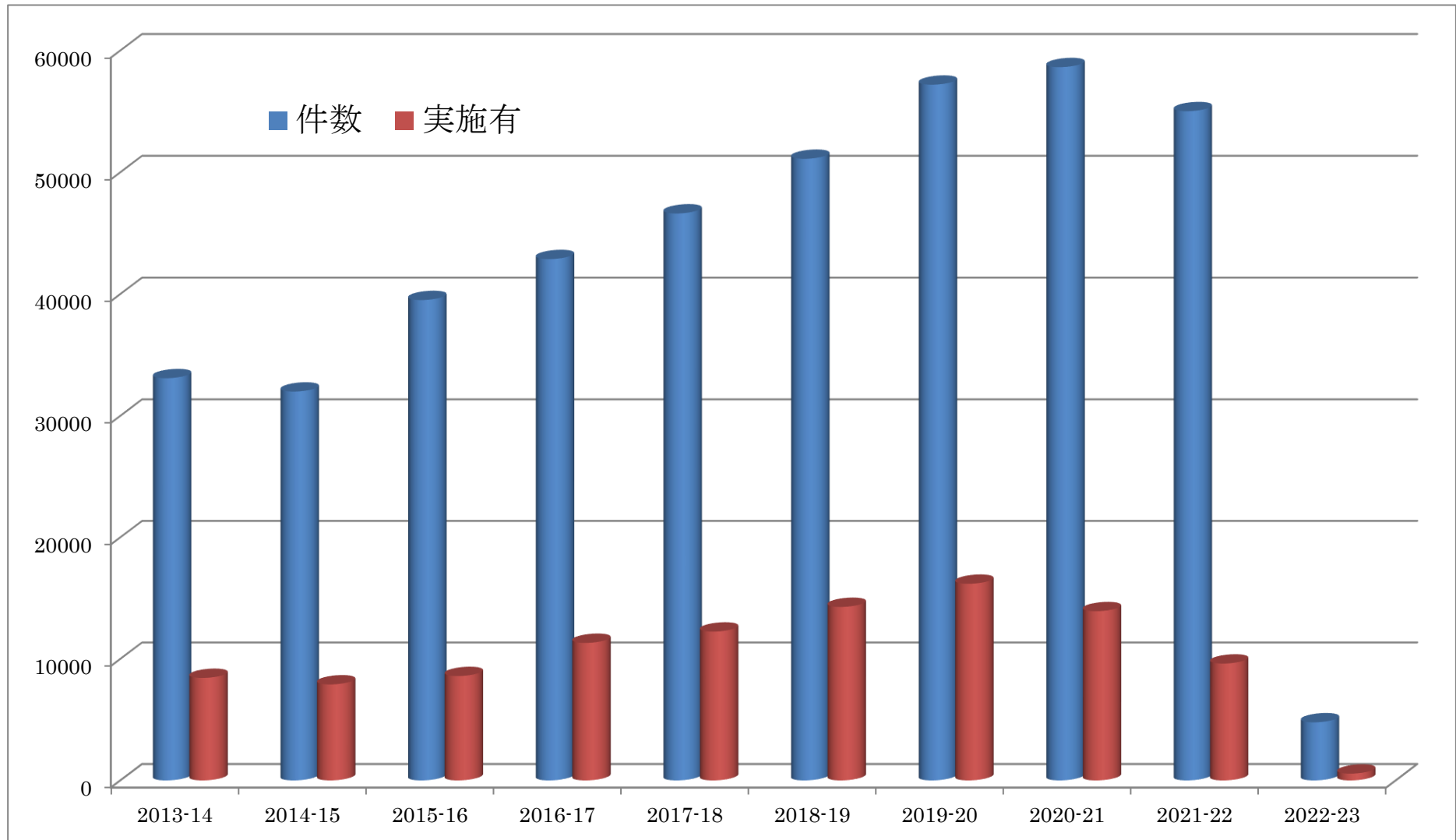
6) 技術分野別の特許出願の推移



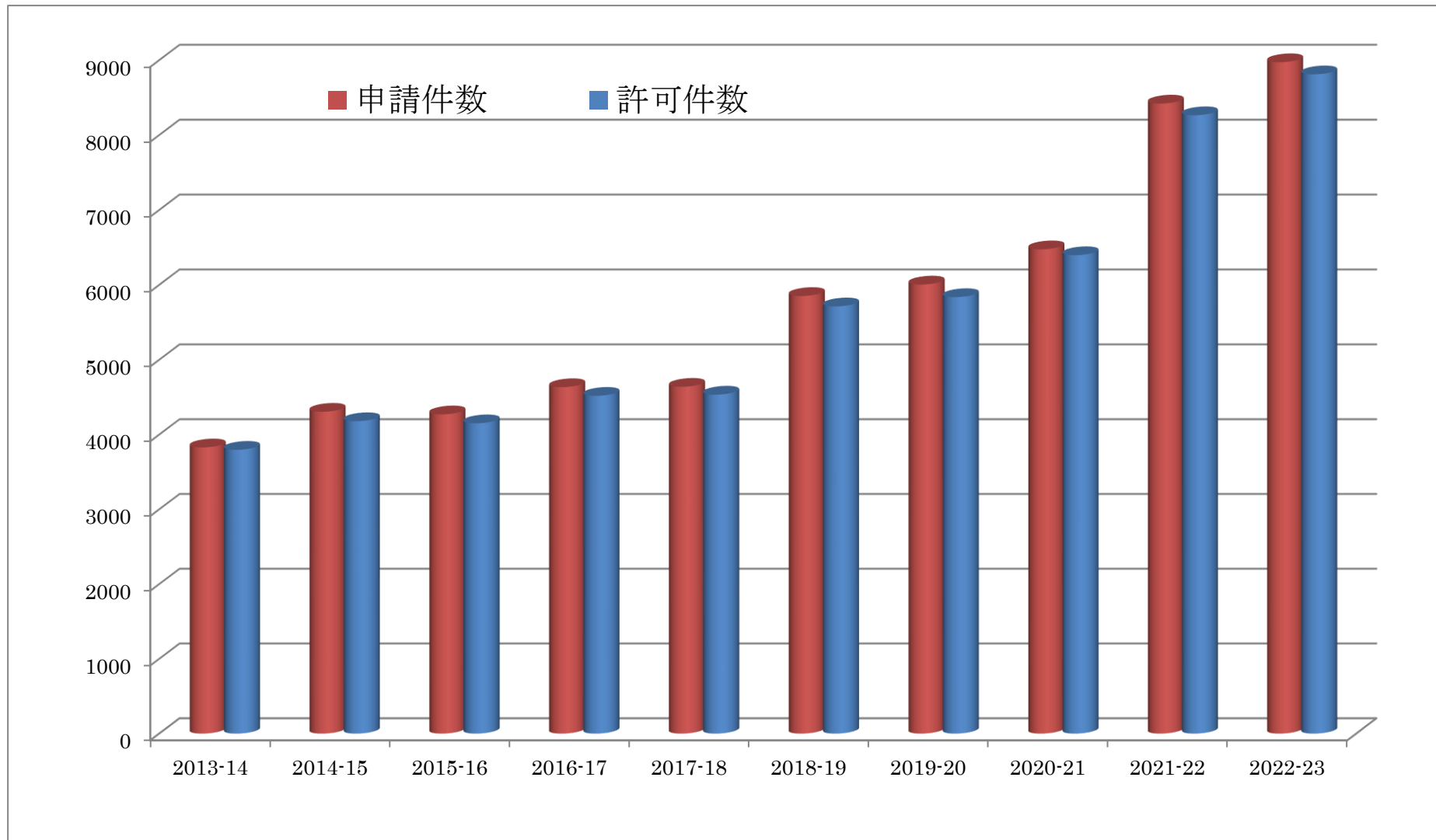
7) 特許異議申立の推移



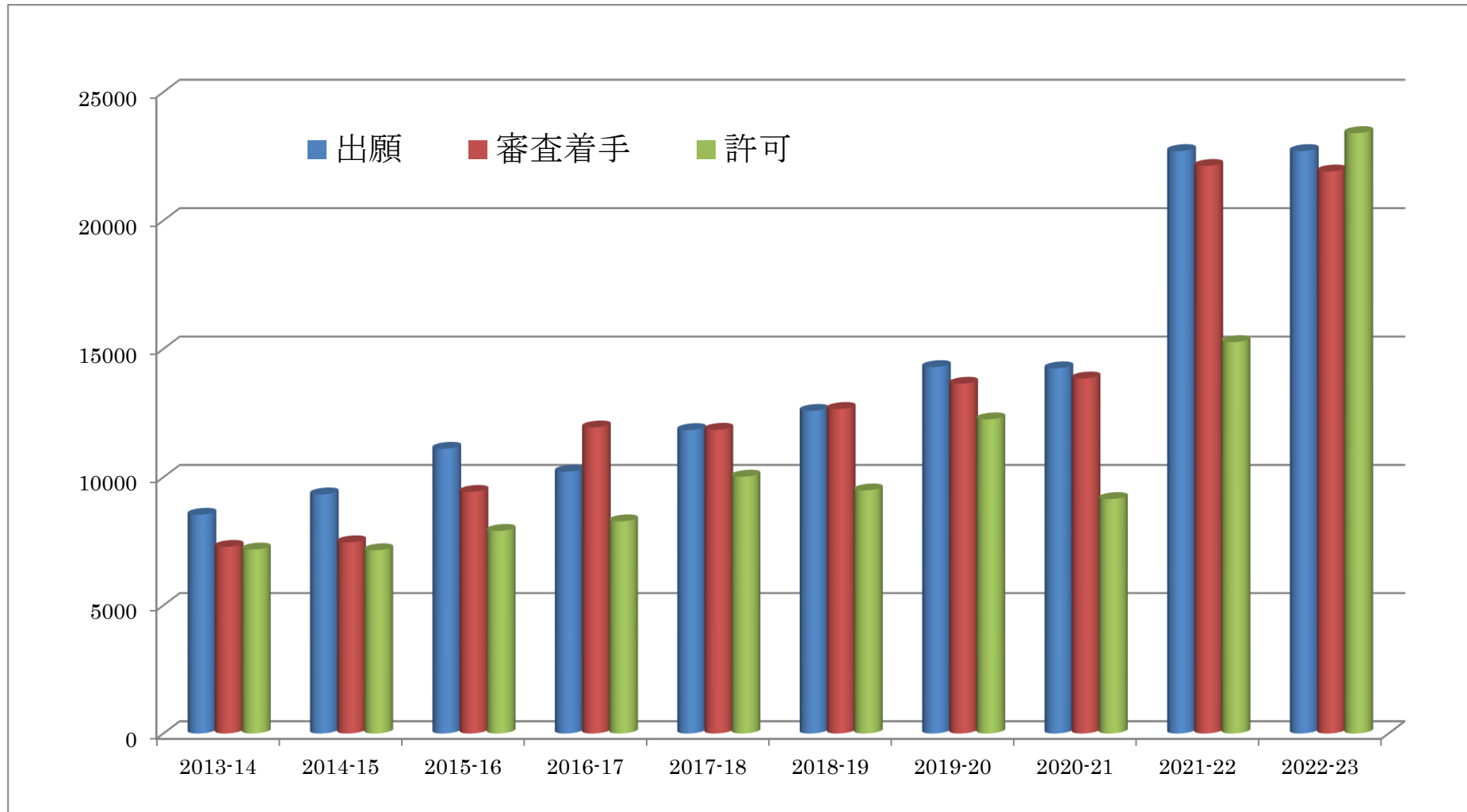
8) 国内実施情報報告件数



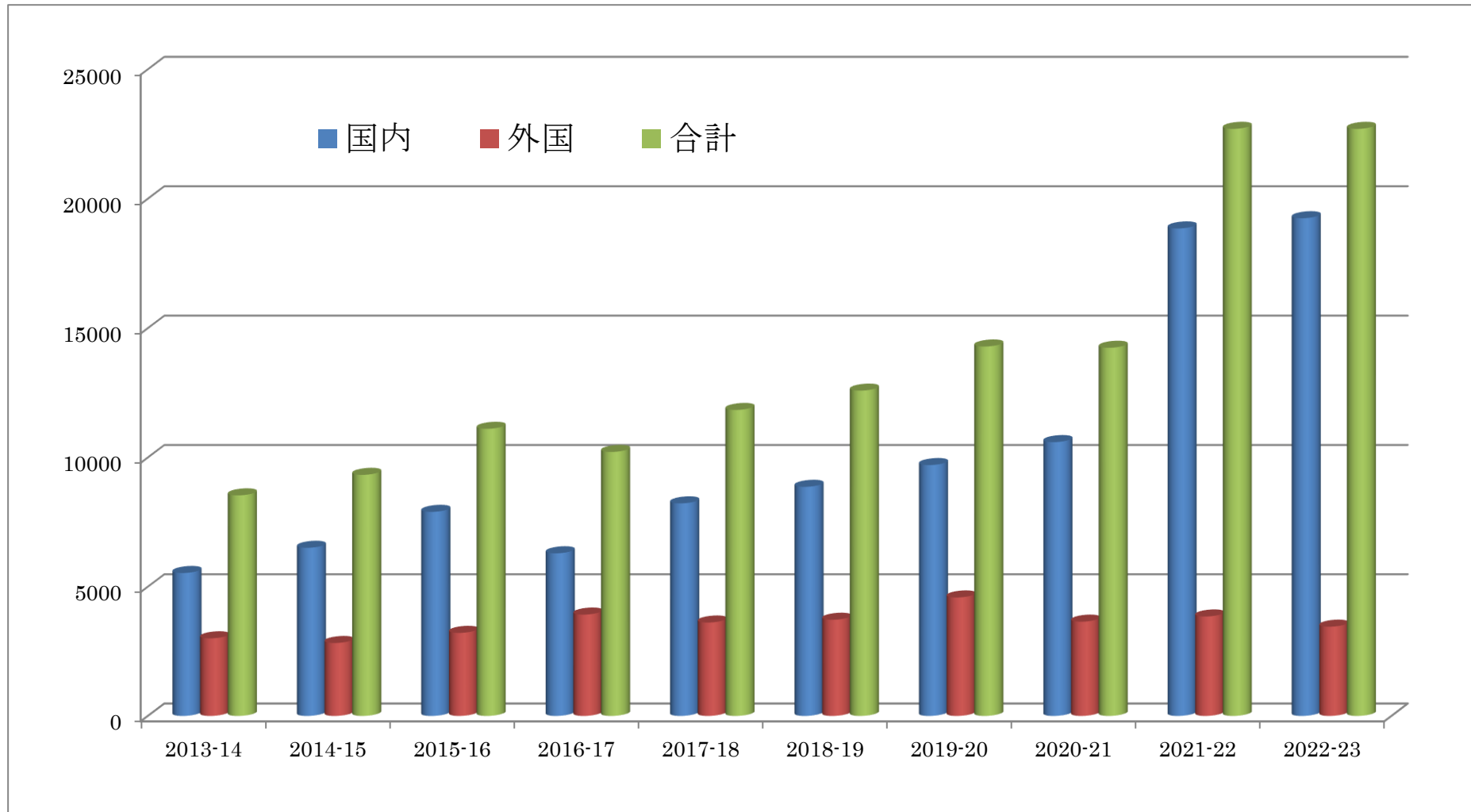
9) 外国出願許可 (FFL) 申請の推移



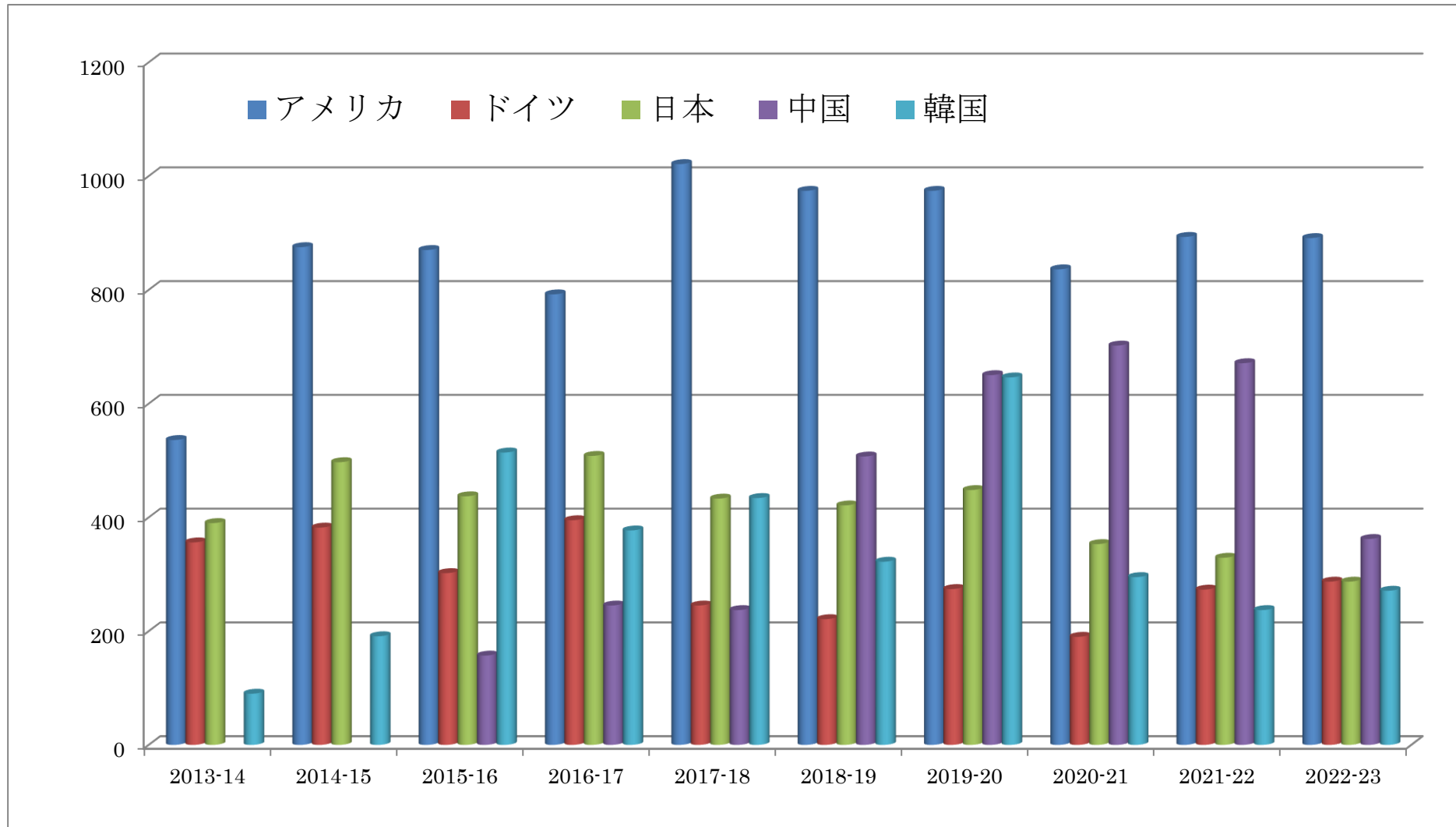
1 0) 意匠出願の推移



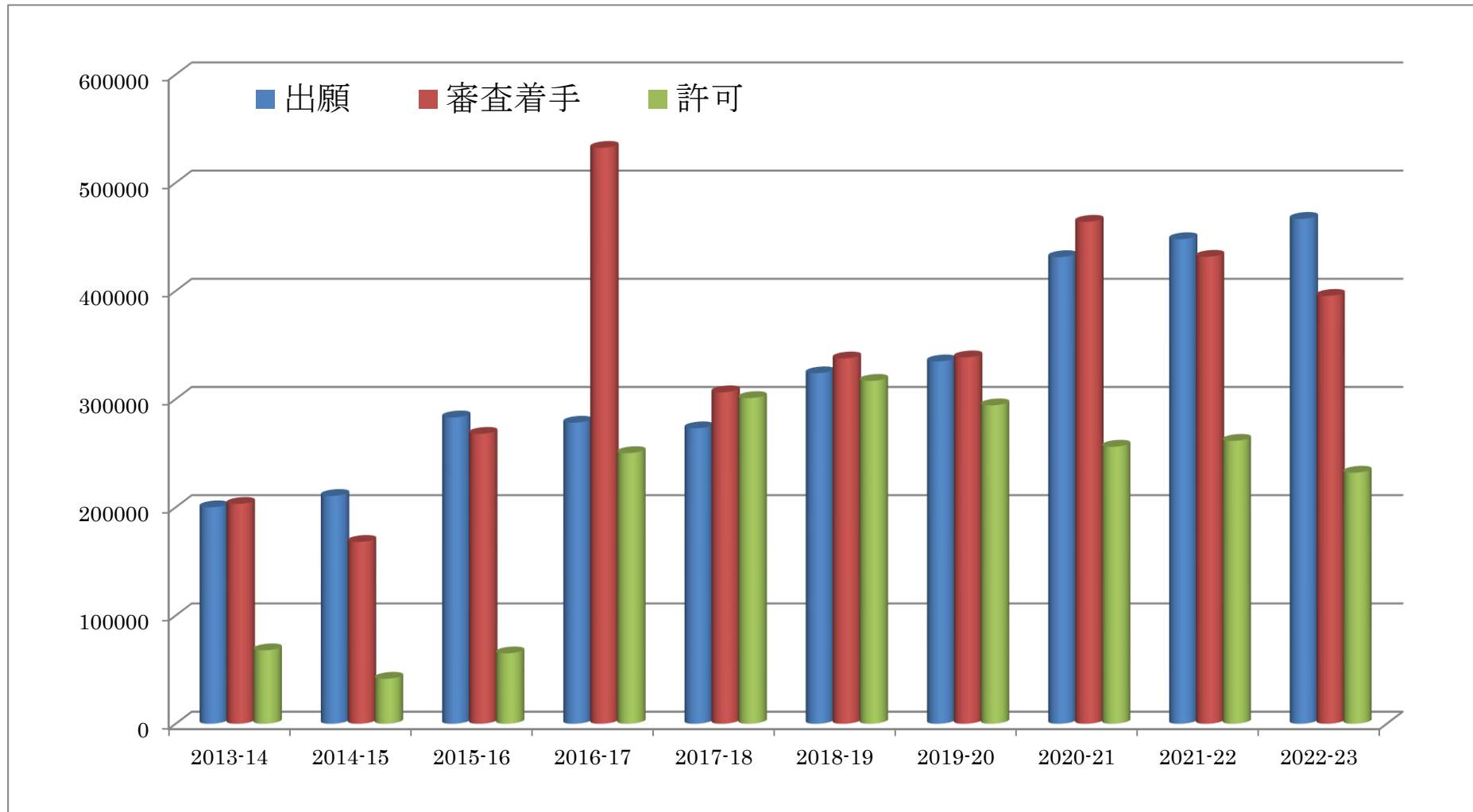
1 1) 国内と外国からの意匠出願の推移



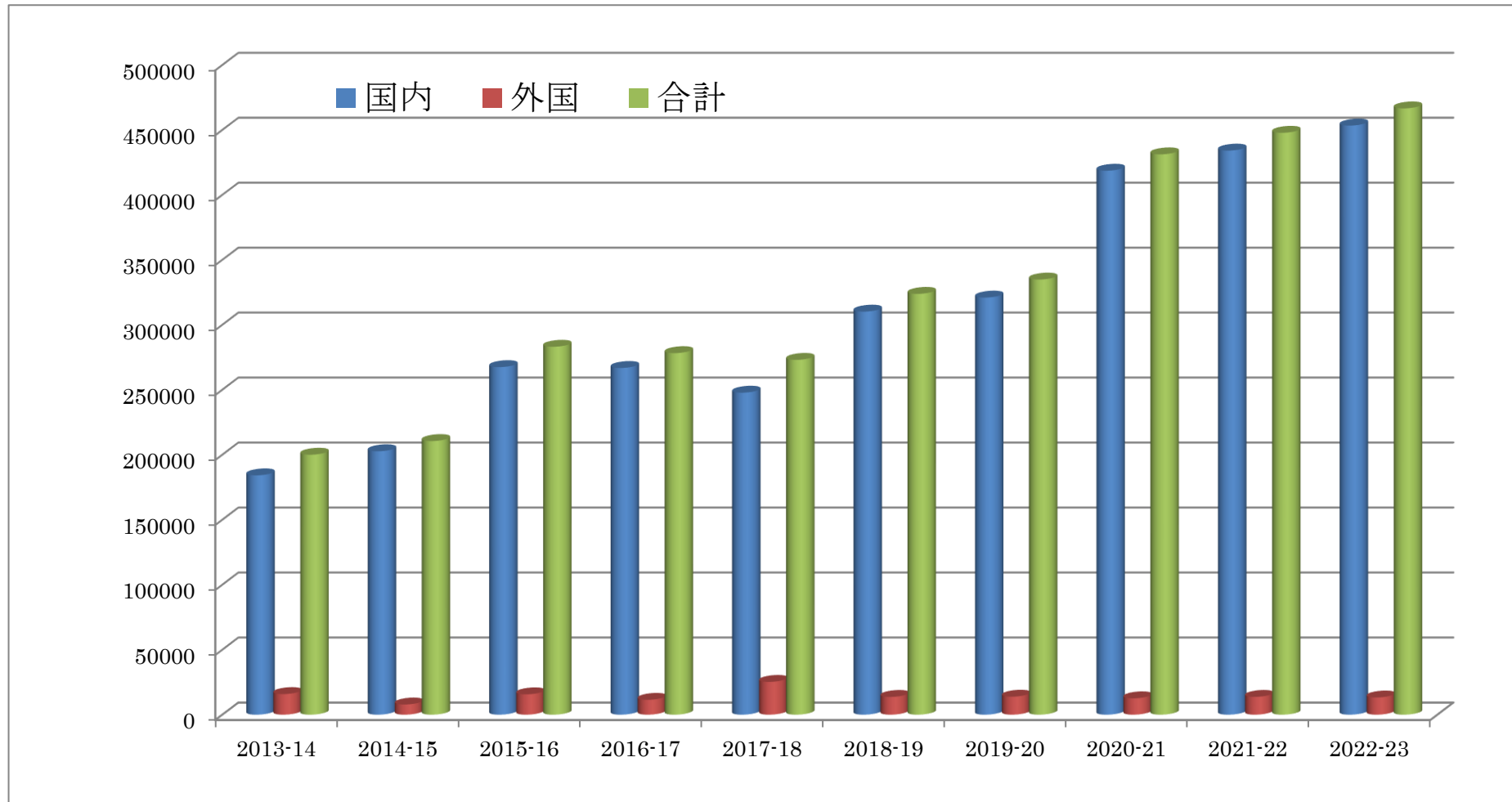
1 2) 国ごとの意匠出願の推移



1 3) 商標出願の推移



1 4) 国内と外国からの商標出願の推移



1 5) 特許意匠管理官と審査官の合計の推移

